

Uchwała nr 168/XLIX/2018
Senatu Politechniki Warszawskiej
z dnia 24 stycznia 2018r.

w sprawie utworzenia na Wydziale Chemicznym studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku studiów Technologia Chemiczna, uchwalenia dla niego efektów kształcenia oraz określenia warunków i trybu rekrutacji prowadzonej na ten kierunek w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2018/2019

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.), § 45 ust. 3 pkt. 2 i 2a i §169 ust. 6 Statutu PW oraz § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1596 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§1.

1. Tworzy się studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku studiów Technologia Chemiczna, które będą prowadzone przez Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej w dyscyplinie naukowej technologia chemiczna dziedziny nauk technicznych.
2. Uchwała się efekty kształcenia dla studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym, na kierunku studiów Technologia Chemiczna, prowadzonym na Wydziale Chemicznym, stanowiące załącznik do uchwały.

§2.

1. Studia, o których mowa w § 1 ust. 1, prowadzone będą począwszy od roku akademickiego 2018/2019.
2. Do warunków i trybu rekrutacji na studia wskazane w § 1 ust. 1 stosuje się uchwałę nr 98/XLIX/2017 Senatu PW z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia, profili kształcenia oraz form tych studiów na poszczególnych kierunkach, prowadzonych w roku akademickim 2018/2019.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu niezwłocznie do wiadomości publicznej.

Sekretarz Senatu


mgr Beata Dobrzeniecka

Rektor


prof. dr hab. inż. Jan Szmidt